⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-239019

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)10月24日

D 01 F 9/12 C 01 B 31/04

102

6791-4L 6750-4G

審査請求 有 発明の数 8 (全9頁)

経発明の名称 炭素フィラメントの製造法及びその方法で得た炭素フィラメント

②特 顧 昭61-85221

20出 顏 昭61(1986)4月15日

優先権主張

図1985年4月15日図米国(US)到723123

砂発 明 者

ジョン ウイルヘルム

オランダ国 3723 ジージエイ ビルソーベン

グース

スラン 100

砂発 明 者 ジョン ウオルター

アメリカ合衆国ミシガン州 48640 ミドランド イスタ

テス ドライブ ウツドランド 2455

⑪出 願 人 ザ ダウ ケミカル

アメリカ合衆国ミシガン州 48640 ミドランド アボツ

カンパニー

リノースキー

ト ロード ダウ センター 2030

砂代 理 人 弁理士 斉藤 武彦

外1名

明 細 書

1. [発明の名称]

炭素フィラメントの製造法及びその方法で得た炭素フィラメント

2. [特許請求の範囲]

1. 実質上完全に量元した単結晶金属粒子を有する熱安定性のある支持体を支持体上に所望寸法の炭素フィラメントが形成されるに十分な時間約250℃から約700℃乃至約800℃の温度において炭素含有ガスにさら寸工程、ことで温度上限はフィラメント状炭素の核形成に先立つて形成される金属カーバイドの安定性に依存し、該フィラメントは結晶質無鉛構造とフィラメントの軸に沿つた黒鉛層の魚骨様配列によつて定められるモルフオロジーによつて特徴づけられるものである;及び次いで支持体及び/又は金属粒子から炭条フィラメントを分離する工程からなること

を特徴とする炭素フィラメントの製造法。

- 2 不安定を金属カーパイドを形成しりる支持体表面上の 単結晶金属粒子を用いる工程を含む特許請求の範囲第1項 に記載の方法。
- 3. 該金属粒子が強磁性でありそして支持体上でフイラメントを形成させるために用いられる特許請求の範囲第1項 に記載の方法。
- 4. 強磁性粒子が鉄、コパルト、ニッケル及びとれらの合金から連択される特許請求の範囲第3項に記載の方法。
- 5. 会属粒子が少なくとも約5ナノメートル (nm) の粒子 サイズを有する特許請求の範囲第1項に記載の方法。
- 6. 金属粒子が少なくとも約10ナノメートル (nm) の粒子サイズを有する特許削求の範囲第1項に配載の方法。
- 7. 金属粒子のサイズが換索フィラメントの別望の直径を 制御するために調節しうる特許請求の範囲第5項又は第6

項に配載の方法。

- 8. 支持体表面への金属粒子の付着量が支持体表面の単位 面積当りの炭素フィラメントの所望の数を制御するために 調節される特許請求の範囲第1項に記載の方法。
- 10. 炭素フィラメントの長さ方向への成長が完了して後、 それらを眩長さ方向に輸維が最早成長しない温度である約 900でから約1100での範囲の温度にて制御された量 の炭素含有ガスに供する特許請求の範囲第1項に配載の方 法。
- 11. 炭素フイラメントを炭素含有ガスの非存在下に約1100 でから約1800での温度に供し炭素フイラメント中の結 品の再配向を行なう毎許請求の範囲第1項又は第10項に

戦の炭素フィラメントを溶融ポリマー、モノマー又はそれ らの混合物で含浸し、次いでそれを重合する強化ポリマー の製造法。

- 17. 溶融ポリマー又は未重合のモノマー又はそれらの混合物で含茂後に、特許請求の範囲第1項、第10項又は第11項に記載の炭素フイラメントを散溶融体中に分散させそして待られた懸濁物を剪断力にかける強化ポリマーの製造法。
 18. フィラメント端部に強磁性体をもつ特許請求の範囲第9項に記載の炭素フィラメントを溶融ポリマー又はモノマー、又はそれらの混合物中に分散させ、次いでこの懸濁物を固化の間付与された外部電界及び/又は磁界にかける強化ポリマーの製造法。
- 19. 特許翻求の範囲第16項、第17項又は第18項に記 載の方法で製造した強化ポリマー。
- 20. 特許請求の範囲第1項に記載のフイラメントの形成の

記載の方法。

- 12. 平行な炭素フィラメントの束を金属粒子で優われた支持体上で成長させる特許請求の範囲第1項に記載の方法。
 13. 酸支持体が非金属物質、金属、パルクカーバイドを形成しない金属合金、金属酸化物、金属カーバイド、金属酸化物及び炭素から選ばれる特許請求の範囲第1項に記載の方法。
- 14. 酸非金属物質がシリカ、アルミナ及び他の不活性支持 物質、但し酸物質は望ましい金銭粒子 - 支持体相互作用を 示し支持体金属粒子からの金属フィラメントの形成を促進 させることを条件とする、から選ばれる特許請求の範囲第 1 3項に配載の方法。
- 15. 特許請求の範囲第1項、第9項、第10項又は第11 項記載の方法で製造した炭素フイラメント。
- 16. 特許請求の範囲第1項、第10項又は第11項に記載

後に、炭素含有ガス混合物の雰囲気を維持しながら温度を 約900℃より高く昇温しフイラメント上での炭素析出物 の成長を促し密にして均一な炭素ブロックを形成させる電 極の製造法。

- 21. 特許請求の範囲第 2 0 項配載の方法によつて得た炭素 気極。
- 3. [発明の詳細な説明]

本発明は結晶質無鉛構造を有し且つフィラメント軸方向 に無骨様配列をした黒鉛層によつて特徴づけられるモルフ オロジー(形態特性)を有する炭素フィラメントの製造法 に関する。

炭米繊維は通常5~15マイクロメーターの直径を持つ 当業者に公知の炭素の形態である。炭素繊維は柔軟性があ り、軽量で、熱安定性を有し、かなりの程度化学的に不活 性であり、すぐれた熱及び電気伝導体である。かかる炭素

特閒昭61-239019(3)

糠維は、たとえばレーヨン又はポリアクリロニトリル等の 有標度合体の糸を炭化して多くのフィブリルからできた糠 維をつくるととによつて製造される。炭素縺錐を特徴づけ る最も重要なパラメーターは好ましい配向即も炭素又は県 鉛の微細結晶が繊維軸と平行に配向する程度である。熱及 び電気伝導性に固有引張強度やヤンク率と同様好ましい配 向が増加するにつれて増加する。

炭素繊維は、2つのカテゴリー、即ち約140g₽≈以下のヤング率を持つ低モジュラス繊維と約170g₽≈以上のヤング率を持ち極めて高い引張強度を持つ高性能縁維
に分けられる。

高性能炭素繊維がポリアクリロニトリル輸維等の重合体 繊維を炭化し次いで不括性気体等囲気中で高温に供して製 造されることも知られている。上の繊維に別望の高い機械 的強度を付与するためには極めて高い再結晶化温度で引張

維を上配第一の壁上に形成させる。

(発明の要約)

本発明により、実質上完全に選元した単結晶性金属粒子を析出させた適宜の熱安定性支持体を炭素含有ガス混合物にさらすことによつて高性能炭素フィラメント (たとえば重合体繊維からつくつた炭素繊維とは反対のカーボナイトの単一ストランド)が得られることが判明した。

金属粒子の直径は約5ナノメーター (nm) より大きく、 好ましくは約10 nm よりも大きい。支持体と金属粒子は 約250でから約700で乃至800での温度にさらされ る。700で乃至800でという上の温度範囲は触媒の性 質や炭素同件ガス等の実験条件に依存する。

本発明の炭素フイラメントは特有の結晶質グラフアイト 構造とフイラメント軸に沿つた魚骨様配列をした黒鉛層に よつて特徴づけられるモルフオロジーを有することを特徴 とする。炭素含有ガスは一酸化炭素と水素、メタン又は他 りストレスをかける必要がある。一部は付与した根核的力の結果として、機能中の黒鉛層の面が様維軸と平行になる。 現在までに知られた方法による炭素機能の製造に必要と される工程は明らかに極めて高価である。その結果、今日 までのところ必要とする繊維量が比較的少なく且つ最終製 品の価格が重大性を持たない用途にしか炭素繊維は用いら れなかつた。大規模な工業的な利用にとつて、大量の炭素 繊維を製造する費用が依然障害となつている。

どく最近の開発として炭化水素ガスの熱分辨によつて悪 鉛複雑を高収率に得る方法が米国各許第4.391.787号 (ジー、テイ、テイブレット) に開示されている。この方 法では、ガス状のメタン等を得い水素透過性壁の一健上で 骸化クロムフイルムと接触させると共にその間同時に該透 過性壁の反対側に水素を添かし、そしてこの壁とガスを 925℃~1075℃に加熱して炭素含有ガスから黒鉛線

の炭化水素、又はそれらの混合物等の適宜のいづれかのガ スでありうる。

より具体的には、本発明は、実質上完全に還元した単結晶金刷粒子を有する熱安定性のある支持体を支持体上に所望寸法の炭素フィラメントが形成されるに十分を時間約250℃から約700℃乃至800℃の温度にて炭素含有がスにさらし、ことで温度上限(約700℃乃至800℃)はフィラメント状炭素の核形成に先立つて形成される金属カーパイドの安定性に依存し、設フィラメントは結晶質無免構造を有し且つフィラメント軸方向に無骨様配列をした無鉛によつて特徴づけられるモルフオロジーを有する、次いで支持体及び/又は金属粒子から炭素フィラメントを分離する工程からなる炭素フィラメントの製造法に在る。

(発明の具体的開示)

本発明方法で用いる金属粒子は炭素に対して速度の親和・

性を有する必要がある。とれは炭素フィラメント成長速度 が金属粒子を通して炭素が移動する速度に等しいため、金 異粒子が炭素を連ぶ適度の能力を有する必要のあることを 意味している。との点で、白金、パラジウム粒子は使用し うる。しかし炭素に対する親和性の低い銅等は適していた い。好ましく用いられる金属粒子は不定性な金属カーバイ ドを形成しうるものである。特に金属粒子として鉄、コパ ルト又はニッケル又はとれら金属の合金を用いた時に好ま しい結果が得られる。

フィラメントの成長に適する金属粒子の最小面径は約5 nm である。それより小さい粒子を用いると十分な炭素フィラメントの成長が生起しないことが判つた。金属粒子の好ましい最小直径は約10 nm である。10 nm 以上の直径を持つ金属粒子がフィラメント成長に特に好ましい。

十分に還元されていない金属粒子は熱安定性支持体と酸

金属カーバイド生成各又は炭素が金属中に溶解後、金属と基材の界面で炭素の杉形成が進む。次いで炭素フィラメント中に黒鉛核が成長する。強磁性金板では、金原粒子が炭素含有ガスにさらされると磁化が最小値を通る。との磁化の変化は金属と炭素含有ガスとの反応による金属カーバイドの生成後の黒鉛の核形成によるものと無しりる。

パルクカーバイドを生成すべく反応できない金属では県 鉛の核形成が金属に落けた炭素原子から巡行する。パルク カーバイドを生成すべく反応することができない金属に移 けりる炭素の量は比較的少ないので基体との界面での無鉛 の核形成は一般によりゆつくり進行する。

金属粒子からの黒鉛圏の収長が炭素フィラメントの形成をもたらす。黒鉛圏は金属もしくは多分金属カーバイドと 支持体の界面での結晶成長によって形成されるものと考え られる。黒鉛結晶と金属粒子間の相互作用により成長する 化的に接触して炭素フィラメントの成長を抑制するので金 展粒子は実質上十分に登元されていることが重要である。 また、金属粒子は結晶粒界を有しないもの、つまり異なる 結晶配向を持つ結晶の境界面を持たないものである。

いかえる限定をも意味するものでないが、炭素フィラメントの成長機械は次のとおりと考えられる。炭素含有ガスが分辨して炭素を生じ金属粒子の金属 - ガス界面に吸収される。次に、金属粒子の表面にとりとまれた炭素原子が金属中に移動し、金属と反応して金属カーバイドを生成するか又は金属中に溶解する。

強硬性金貨では、カーバイドの生成を硬化を測定して確認しうる。ニッケル、鉄及びコバルトカーバイドの飽和磁化は零か又はそれらの純金属よりかなり低いので、金属粒子を炭素含有ガスにさらして磁化が低下すれば炭素が反応して金属カーバイドの生成したことが判る。

炭素フィラメントの直径は金原粒子の直径とほぼ等しい値を維持する。金属 - 炭炭界面での黒鉛層の成長は金異粒子を通る炭素の移動速度で決する。それが、金属 - 黒鉛界面での黒鉛の成長は金属 - ガス界面に近い部位(サイト)でより速く、逆に金属 - 黒鉛界面での黒鉛の成長は金属 - ガス界面からはなれた部位ではより遅い。それが、金属粒子を通る炭素の移動速度の違いが金属 - 黒鉛界面での黒鉛の異なる成長速度をもたらし、魚骨様棒似を生ずる。

別の云い方をすれば、金属粒子が界面で脂次生成する無 鉛層によつて押し上げられる。しかし炭素原子が移動する 速度は界面の部位がかわればかわる。これは金属粒子を通 る炭素原子の移動速度が炭素フィラメントの成長速度を決 定するという事実による。金属 - ガス界面の異なる部位か ら金額 - 炭素界面へ移動する炭素原子の移動距離は異なる ので、金属 - 炭素界面に達する炭素原子の単位時間当りの

特開昭61-239019(5)

数はその相対位置によつて異なる。その結果、移屑グラフ アイト層が形成されて原望の魚骨機構造をもたらす。

支持体単位面積当りの成長する炭素フィラメントの数は 支持体表面の単位面積当りの金属粒子の数を変えることで 変化させりる。支持体表面の単位面積当りの金属粒子数が 少ないと支持体上に低密度の炭素フィラメントが生成し、 支持体の表面の単位面積当りの金属粒子の数が多いと密な 炭素フィラメント組目構造(ネットワーク)が生成する。

金属粒子の大きさは、たとえば金属粒子を高温で焼結するととによつて制御しうる。それ故、金属粒子の大きさを制御するととによつて炭素フィラメントの直径を制御できる。金属粒子の粒径分布は、生成するフィラメントが対応して均一な直径分布を示すよう狭い範囲にあることが好ましい。

本発明方法で用いられる支持された金属粒子は原則とし

ことが重要である。支持体の単位面積当りの金貨粒子の密度が高すぎると生ずる炭素フイラメントは単位面積当りの金貨粒子の密度が低い場合に比し長さが短かくかる。従つて、支持体上でのフィラメント成長の長さは支持体上での金貨粒子の分散密度を適切に鉄動することによつて制御し
うる。

本発明における金融粒子 - 支持体系の一つの好ましい製法は、たとえばアルミナ製の、非金融支持体上に、たとえばニッケル等の、金属を蒸磨し、次に非酸化多曲気中で支持体を(支持体に固治した金属粒子と共に)熱処理する方法である。別の好ましい方法は公知の析出 - 北麓法とその後の適宜の遺元処理であり、それにより所望粒径の金属粒子をりる。溶液析出、電気析出、コロイド性 - 金属析出等の公知の金属粒子 - 支持体製造法も用いりる。

特に好ましい技術は、所望金属のガス状カルポニル(単

て支持された金属解棋の製造法として公知の方法を用いて 製造しりる。また支持物質が支持された金融粒子からの炭 素フイラメントの形成を促進するに望ましい金属粒子 - 支 特体相互作用を示す限りにおいて、たとえばシリカ、アル ミナ等の触媒におけると同じキャリャ物質や他の不活性支 持物質を用いうる。

しかし、金属粒子・支持体系はある要件を満す必要がある。 特に粒子の直径と分布を制御するこれら因子は考慮されるべきである。 実質上均一な直径の金属粒子を生成する方法と支持体のみが本発明の目的に適しているといえる。 もちろん、用途によつては粒子径をかえて幾分不均一な直径分布を持つフィラメントをつくることができることも明らかである。

本発明方法での使用に過する金属粒子 - 支持体系の製造 においては、十分に急元した金属粒子で高負荷を達成する

一又は混合物)の分解又は熱分解しりるガス状金属 - 有物 化合物の分解である。この方法は新動床反応器で支持体を 用いて行なりと、同一反応器内で支持された金属 - 粒子米 が生成し且つ炭素フィラメントが形成、成長するという特 有の効果を示す。

本発明の方法では正しい個度と圧力及び異なる反応体の 組成及び生成物組成によつて定まる熱力学的条件がフィラ メントの成長プロセスに大きな役割をはたす。特に個度の 連択は約250℃から約700℃乃至800℃が好ましく、 生成する対応金属カーバイドが依然安定な個度より高くな い必要がある。

炭素の析出体形成の現象は広く検討され文献に述べられている。フィラメント状物も含め根々の形態の炭素析出物が Baker 等及び Rostrup Nielsor (ジャーナル・オブ・キャタリシス Journal of Catalysis 2.6、5.1

特開昭61-239019(6)

~62(1972)と同<u>48</u>、155~165(1977) によつて文献開示されている。しかしこれらの報告は支持 体を表面に低い金砂粒子付与をもたらす表面称の大きな支 持体を対象とした通常の支持金属無鉄についての研究に関 するものである。

これら報告で彼らは炭素フィラメントにおける炭素単結 晶は低い配向度を持ち、その結果機械的強度が弱いと結論 している。炭素フィラメントと平衡にあるガス相の測定結 果は、フィラメント中の炭素の熱力学的安定性がクラフア イトのそれよりかなり低いことを示していると解釈された。 とればまたフィラメントの結晶性が低いことを示している と考えられた。

意外なことに、本発明方法でつくつた炭素フィラメント の機械的強度は極めて高い。事実、フィラメントの強度は 支持構造体としてアルミナを用いた場合、フィラメントは

つて決める。空間容積の制限を避けるには強動床反応器を 用いうる。との装置では、支持体上への炭素フィラメント の成長用原料としての炭素源を含有する流動ガスによつて 支持体と金属粒子が流動状態で懸濁される。

本発明の方法では、魚骨様構造を持つ生成フィラメントを炭素含有ガスの存在下に約900で以上の温度にさらすととによつて炭素フィラメント直径のいわゆる2次成長が行なわれりる。フィラメントの外部表面上での2次炭素成長は特有の機械的強度を持つ複合フィラメント構造の原因と思われる。この構造は合板の複合体に幾分似ている。より高温では、長さ方向へのフィラメントの更なる成長は起こちず、フィラメントの外面に炭素が析出してフィラメント直径を増大する。フィラメントの望ましい均一直径を維持するにはガス状相へのフィラメントの導入性が反応器内で顕著に変わらない必要がある。この条件は流動床反応器

支持体の完全な崩壊を引き起としてアルミナ中にて成長した。

特に選択されたエリア電子回折法により、炭索フィラメントが前配した魚骨様構造を形成する対称配列又は積層した結晶質グラフアイト層を含むことがわかる。積層グラフアイト層の存在、それらの配向及びそれらによりもたらされる機械的強度は当業者の全く認知しなかつたものである。本発明の方法において、金属粒子・支持体系上での炭素フィラメントの成長は、崩解した支持体の残産を含みかつフィラメントの成長端に金属粒子を示す密なる網目構造の炭素フィラメントをもたらす。フィラメントの成長中反応器は成長するフィラメントのかなりの容積増加に応じりる十分な大きさをもつことが重要である。反応器は適宜の形

内では極めて満足のいくものであり、該反応器ではフィラ メントのガス相への導入性 (アクセシビリティ)が極めて すぐれている。

想のものを用いうる。いづれを用いるかは通常得られる炭

素フイラメント東の特定の構造特性(長さ、街度等)によ

所望により、本祭明で得たフィラメントを化学的又は機 株的処理により支持体及び/又は金属粒子から分離しりる。 たとえば支持体がシリカ製の場合、アルカリ性溶液に落易 に溶解しりる。同様に、金属粒子と支持体の両者を除く必 受がある場合は、アルミナ支持体の使用が好ましい。これ は酸溶液がアルミナ支持体と金属粒子の両者の溶解をもた らすからである。

本発明の別の態様によれば、分離した炭素フィラメントを (支持体及び/又は金属粒子を伴ない又は伴なわず) 溶 融ポリマー又はモノマー、又はその混合物と組合せ、次いで重合してフィラメント - 強化ポリマー複合体をつくるととができる。フィラメントが複合体中でランダムに配向し

特開昭61-239019(7)

ている場合は、フィラメント含穀物質はいづれの方向にも 強く、特定の方向により高い機械的強度を示すということ はない。

一方向への機械的強度を高くしたい場合には本発明の別の方法を用いうる。 炭業フィラメントを溶融ポリマー又はモノマー、又はその混合物と組合せて後、炭素フィラメントをこの溶融物中に分散させ、かくして得た悪濁物を機械的シエアにかけてポリマー流と平行方向に炭素繊維を配向させる。 ついで固化又は重合して固化ポリマー中に炭素フィラメントの配向を固定する。

約200℃から約700℃乃至800℃の温度でつくつ たフィラメントは引張りに対するよりも圧縮に対する抵抗 がより高い。これらのフィラメントは圧縮に対し高い抵抗 性を持つが、高い引張り強度を持つ複合体の製造にも極め て有利に用いうる。この場合これらのフィラメントとポリ

とうするととにより、フイラメント中の結晶の再配向が起 とり、結晶性が増し且つフイラメントの物理的性質が改善 される。

強磁性金属粒子を炭素フィラメントの成長に用いる場合、 基体を所望の強さを持つ電界又は磁界に稼継の成長が平行 方向に促進させるべく配することにより、これらフィラメ ントが相互に平行関係にて配向しうる。前記したように、 直径の大きいフィラメントを所望のときは、無骨様構造を 持つ比較的薄いフィラメントがガス分子中に容易に入りう る外表面を与え、それによりフィラメントは約900でか ら約1000でという高温、つまりフィラメントが最早長 さ方向には成長しない温度にて炭素含有ガスにさらされう る。かかる高温での処理の完了後に、さらに温度を約1100 で以上、より好ましくは約1800で以下にまで上昇する。 高温において強磁性が減少し最終的には消失するという事 マー性物質との混合物に、固化剤に圧力をかけてより高い引張り強度をもつポリマーを合体を形成しうる。

本発明の別の製様によれば、ニッケル、金属鉄又はその 合金等の強硬性粒子が炭素フィラメントの成長用に用いら れる。これらの金属粒子はフィラメントの先に位置する。 これらの粒子が強磁性であるため、フィラメントは電界及 び/又は磁界中で配向しりる。強磁性粒子を端部に持つフィ イラメント又は潜触ポリマー、モノマー又はその混合物と の組合せにおいて強磁性粒子を端部に持つフィラメントを 電界及び/又は磁界にさらすと、配向フィラメントが得ら れる、又は配向フィラメントがポリマーの硬化中に得られ 配向フィラメントを有する複合体を生ずる。複合体の場合 磁気テープの製造者に公知の過当な方法を用いりる。

本発明の別の態様によれば、フィラメントをつくつて後、 温度を約1000で以上約1800で以下に大巾に上げる。

実から、強磁性粒子が存在するフィラメント端部は低温に 保つことが好ましい。

本発明の別の態様によれば、公知の延伸炭素繊維又は本 発明のフィラメントを、繊維又はフィラメントの長さ方向 でみて、狭い領域で高温にさらし、この狭い温度領域で機 維又はフィラメントをきれいにする。この狭い高温領域は 好ましくは高周波発生機を用いてつくられる。この方法は シリコン単結晶の生成と精製用に用いる領域(ゾーン)落 融法に似ている。

本発明方法でつくられる炭素フィラメントは公知の(高性能)炭素フィラメント用のあらゆる目的に用いうる。それらのすぐれた機械的及び電気化学的性質から、特に電気化学分野の電極の製造に好ましく用いうる。この目的に対しては、所望により電界又は磁界の存在下に、制限された容積にて平坦基体を用いて繊維を成長させることが好まし

い。容積を制限すると生ずるフィラメントの網目構造がより密化なる。金属端は次いで酸処理で除去しらる。とれは 炭素フィラメントが酸素に不容であるととによる。フィラ メントが生成して後温度を好ましくは約900℃以上に上 げその間炭素含有ガス混合物の雰囲気を維持すると、炭素 の析出がフィラメント上で起こり極度に密にして一体(モ ノリチンク)ブロックの無鉛化した炭素フィラメントが得 られる。

例1…シリカ上ニツケル (ニツケル-オン-シリカ) 基体

前駆体の製造

Ni (NO₃)₃・6H₃O を2475.79及び尿素を1.200 9104の水に唇かしだ。次に300㎡/9の表面積を持 つシリカ5009をこの格液(デグンサ)に懸濁した。と の懸濁物をはげしい攪拌下368°Kに加熱し、阿温度で 24時間保持した。そと後密解したニッケルを実質上完全

の一定レベルになるよう制御した。上記鉄落液の注入終了 後上記鉄を付着したかつ色のアルミナを担体から分離し十 分に洗つた。との洗浄した物質を393°Kで24時間乾 嫌した。次にとの乾燥物を直径約1.5 m、厚さ約4 mの錠 剤に圧縮した。との錠剤をナイフで0.15 m~0.30 mの 粒子に切つた。かくして得た粒子1~39を内径10 mの 質状石英反応器中に入れた。との粒子をアルゴン中10 が H₁ の流れに873°Kで少くとも10時間保つて上記鉄 を選元した。H₂/アルゴン流に950°Kで少くとも1時 間保持して還元を完了させた。

例3…炭素フイラメントの成長

典型的に反案含有ガス約1~約10容量多を含むガス混合物を導入することにより炭素フィラメントの取長を行なつた。内径10=でペレット化した触媒約1~約39を含む石英反応器に上記ガス混合物を供給した。触媒ペレット

に沈瀬させた。沈蘇ニッケルを付けた生(グリーン)シリカを液体から分離し十分に洗つた。次で、430°Kで24時間乾燥した。乾燥物を次に直径約1.5 m厚さ約4mの錠剤に圧縮した。この錠剤をナイフで0.15m~0.3 mの粒子に切つた。上記ニッケル付預粒子39を内径10mの石英管反応器に入れた。この物質を窒素中105H2の流れの中で少くとも72時間723°Kで脱水した。還元度を上げるためニッケル粒子を最終的にH2/N2流中に950°Kで1時間保持した。

例2…る-アルミナ上鉄基体前駆体の製造

表面積80㎡/タのアルミナ (デクッサC)5009を 水3 L に融倒した。 熱倒物の温度を353°K に上げた。 次にソーダ器液と5 Lの水に Fe (NO₃)3・9 H₂O 3615 9をとかした器液を内径2 mのチューブを通して懸濁液中 液レベル下に注入した。ソーダ器液の注入速度を pHが 6.0

は約0.15~0.30mの直径を持つていた。

新たに870°K で還元したNi 50重量多/SiOi 静 族を用いて、フィラメント状炭素と同時に起こるニッケル 触媒粒子の挙動を検討した。設案中10容量多のメタンを 含むガス混合物を0.8 cm/秒 の流速で石英反応管に導入 した。Ni(CO)。を経て移行することによるニッケル粒 子のオストワルド熱成を防ぐため炭素源としてメタンを選 んだ。

フィラメント状炭素の成長機構をしらべるため磁化側定を時間函数として行なつた。異なる3つの温度、即5576 °K、596°K及び611°Kでの炭素化中磁化制定をした。最初磁化の減少が観察された。第2図に示すように、磁化は最小点を通り徐々に最初の値の70岁まで増加した。磁化のこれらの変化は無鉛質炭素フィラメントの核形成の前の金属カーバイドの生成に付合する。電子マイクロスコ

特開昭 61-239019 (9)

ピーは10 nm より大きい直径のニッケル粒子だけがフィラメント成長に係ることを示した。磁化の漸増の複繋で、フィラメント状炭素の核形成の核は触媒粒子の炭素含量が 炭素化の初期段階の炭素含量よりかなり低いことがわかつた。

CO/H₂の0.5/1の比の混合物を用いて河梯の実験を 行なつた。黒鉛質炭素の成長を観察した。フィラメントは それらの軸に沿つた比較的電子透過性のカナル (canals) と組織的 (textured) 構造を持つていた。これらフィラ メントの先端のニッケル粒子はコーン様の外観を示した。 直往70 nm のフィラメントに対し選択エリア回折実験を 行なつた。フィラメントは直動的な外観に特長があつた。 かかるフィラメントは、1つのよく定められた軸方向を含 んでいるので、炭素徴構造の分析に特に適していた。クラ ファイト層の2つの異なる配向の存在が認められた。これ ら2つの異なる配向はフイラメント軸の反対像に位置していた。との機構流は第2図に示すよりにフィラメント軸に 沿り黒鉛基磁平面の無骨様配置によつて要現しりる。

4. [図面の簡単な説明]

第1図は磁化を任意単位対時間で示した線図であり、第2図は炭素フィラメントの形態学的特徴を理想化して示す 数略図である。

